# 19 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-76904

⑤Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和61年(1986)4月19日

G 01 B 11/06

7625-2F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

39発明の名称 膜厚測定方法

②特 願 昭59-198149

纽出 願 昭59(1984)9月21日

**愈**発明者 田端 秀敏

川崎市多摩区菅3725 下島荘A103

①出 願 人 株式会社 オーク製作

調布市調布ケ丘3丁目34番1号

所

30代 理 人 弁理士 磯野 道造

#### 明知、審

# 1. 発明の名称

膜厚测定方法

## 2. 特許請求の範囲

被測定試料の膜厚を反射干渉法により測定する方法において、反射強度スペクトルの測定段階、このスペクトルの極値を与える被長の決定段階、反射干渉の次数の予想値表を作成する段階、この予想値群中の関連する膜厚値を重出する段階、この偏り値の絶対値を最かにする段階、この場の値を取り値を最かにする段階、この決定する段階を算出する段階、このにより膜厚を決定する股際で方法。

#### 3. 発明の詳細な説明

(発明の技術分野)

本発明は分光反射率を測定することによって種 々の膜厚を測定する方法に関する。

(從来技術)

反射干渉における被測定試料からの反射光は互

いに干渉し、ある特定波長で反射光の強度は極値 をとり、その条件は一般に次式で表わされる。

2 n d = m l (極大となる条件) …… (1)

2 n d = (m + 1/2) λ (極小となる条件) (2) ここにおいて、m は次数、 λ は光の波長である。 今、第(1)式において、光の干渉の次数 m...及

びm₂の核値が夫々波長 λ, , 人₂ (人₂ < 人, ) であるとすると、

 $2 n d = m_1 \lambda_1 \cdots \cdots (3)$ 

2 n d = m 2 / 2 ... ... (4)

と表わされる。なおここで被膜はシリコンウェーハーなどの基板上の薄膜であって光の分散及び吸収が小さいとする。ここで次数m., m. 及び波長 I, . I. が決まれば d が決定できる。しかしながら一方で第四式および第四式より

この第60式において、隣接した反射光の強度の 極大値(山)について又は極小値(谷)について は m<sub>z</sub> - m<sub>i</sub> = 1であるから

$$d = \frac{1}{2n} \frac{\lambda_1 \cdot \lambda_2}{\lambda_1 - \lambda_2} \dots \dots (6) \quad \angle \lambda_3.$$

しかしながらこの式は A 」、 A 』 という 2 つの 測定誤差を含む値を有するため求めた 股厚 d の特 度が低いという問題点があった。

#### (発明の目的)

本発明の目的は、上記の点に鑑みて測定精度の 高い膜厚の測定方法を提供するものである。

# (発明の概要)

(発明の実施例とその効果)

ーフミラー22を遇り、反射鏡23、 観察用ミラ - 2 5 及び対物レンズ 2 4 を通って被測定試料 28上に照射される。例えば、この光は、紫外. 可視または赤外光でよい。被測定試料28はシリ コン等の基板32の表面が薄い透明な薄膜31で 覆われ、積層構造に形成されている。被測定試料 . 2.8 に照射された単色光は薄膜31の表面、薄膜 31と基板32の界面でそれぞれ反射し、干渉を 生ずる。干渉した反射光はミラー23で反射され た後ハーフミラー22で反射され光電子増倍管 (P, M, T) 2.6 に入力される。光電子増倍管 2.6 は 入射光量に比例した電流を発生させるようになっ ており、この出力はアンプ27により増幅されオ シログラフ (以下CRTと略称) 等30に送られ る。CRT30では分光器19からの走査波長と 反射光の強度を第3図に示したように出力表示す

この強度分布の出力が第1図の第1段の反射強度スペクトルの測定1の段階となる。次に第2段として第3図のような出力分布グラフに基づいて

以下、本発明を実施例と図面によって詳細に説明する。第1図は、本発明による膜厚測定方法を実施した手順の一例を示す段階図である。同図において、測定の手順は反射強度スペクトルの測定段階1と、極値の波長決定段階2と、次数の予想値要の作成段階3と、膜厚の予想値群の算出段階4と、偏り値の算出段階5と、次数の決定段階7から構成されている。

第2図は、本発明を実施するのに好適な膜厚測定装置の一例を示す概要構成図である。同図において16は被測定試料28の薄膜面に光を照射する光源であり、光源16を出た白色光は集光レンズ17及び反射鏡18を通って分光器19に入射される。

分光器19は回折格子20を有するものが本発明には適当であり、回折格子20を回転させることによって、被長走査が可能である。この回転をパルスモータで駆動すると一定のステップ被長ごとの分光データが得られるのでデータ処理に有利である。分光器19で単色光に分光された光はハ

極値の波長、例えば A , A , 及び A , を決定する(第 2 段階)。

次に第3段階において、次数mの予想値裏の作成を行う。ここで、第3図の様なスペクトルが得られたとき、次数の取り得る可能性としては、表1の場合が考えられる。

なお各組の次数m: m2, m3はスペクトル中の連続した極大、極小を取るため次数は 1/2 (0.5) づつの差を有する値となる。

例えば、ある試料Siozの場合 A、 = 6,600 A、 Az = 5,300 A、 A、 = 4,500 A,n=1,45とする。

7-2 次数	m 3	m 2	m ı
. [	2.0	1.5	1.0
П	3.0	2.5	2.0
П	4.0	3.5	3.0
ΙV	5.0	4.5	4.0
V	6.0	5.5	5.0
VI	7.0	6.5	6.0

(麦1)

腹厚 (A) ケース	d,	d z	<b>d</b> ,
I	3103	2741	2276
п	4655	4569	4552
Ш	6207	6397	6828
IV	7759	8224	9103
v	9310	10052	11379
VI	10862 .	11879	13655

(表2)

くことにより最も正しい次数mの組を見出すこと ができる。

このため本願発明者は次の式により各ケース毎 の & 1 を 表 3 の如く算出した。

煽り値を 
$$\delta n = \frac{d_1 - d_2}{d_1 + d_2} \times 100$$
 ,  $(n = 1, 0, 0)$ 

として δ ≤ 0 において | δ | が最小となるケースに注目し、そのケースの n を k とおく。

以下各ケース(I~YI)について各 d が同様に して求められる。

$$\delta$$
 I = -15.4  
 $\delta$  II = -1.1  
 $\delta$  III = 4.7  
 $\delta$  IV = 7.9  
 $\delta$  V = 10.0  
 $\delta$  VI = 11.4

(表3)

そこでこの偏り値優先の決定 6 のために 6 nを 実際に求めてみる。

例えば、δ l は衷 2 より d , , d z , d z を代 人して、

$$\delta I = \frac{2276 - 3103}{2276 + 3103} \times 100 (\%) = -15.4 \pm \% \delta.$$

以上各ケースにつきδnを求めた(表 3)。

なお第4図は横軸にケース値を凝軸に B をとったものである。

表 3 に示すように、スペクトルに対応しない次数 m を極値の波長 A と組み合わせて限厚 d を求めても d . . d . . d . の互いの差偏り値が大きくなっていく。そこで b II と b II と b II と b

$$\frac{|\delta \mathbf{n}|}{|\delta \mathbf{n}| + |\delta \mathbf{n}|} = 0.190$$

P=1.45 < 5 となり、δ I の次数m, = 2, m, = 2.5, m, = 3 を正しく対応した次数とする。これが第 7 段階の次数の決定である。

### (発明の効果)

#### 4. 図面の簡単な説明

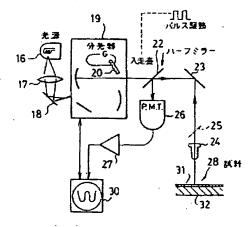
第1図は本発明による膜厚測定方法の手順図。 第2図は本発明を実施するのに好適な膜厚測定装 置の構成の一例を示す概略構成図、第3図は反射 強度スペクトルの一例を示すグラフ図、第4図は 干渉次数に対する偏り値のグラフ図である。

特 許 出 願 人 株式会社オーク製作所 代理人 弁理士 磯 野 道 遺産を

開始)

才1図

**才2**図



才 3 図

f (v.)

15

10

5

1 2/3 4 5 6

-5

10

-15

**才4**図